

開催案内

研究会 開催案内

第1回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成30年5月29日（火）13:00～18:00

会 場：機械振興会館（港区芝公園）

テーマ：光通信用デバイス

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第1回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成30年6月15日（金）13:00～17:00

会 場：東海大学 高輪キャンパス（港区高輪）

テーマ：情報通信技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 間瀬 E-mail: omat@oitda.or.jp

第1回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成30年7月5日（木）13:00～17:25

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青海）

テーマ：光応用プロセスの基礎と先端技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成30年7月18日（水）13:00～18:00

会 場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）

テーマ：光センシング技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成30年7月31日（火）13:30～17:10

会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール（港区三田）

テーマ：次世代の光デバイス動向

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 小西 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第2回 自動車・モビリティフォトニクス研究会

日 時：平成30年8月1日（水）13:00～17:00

会 場：コーポイン京都（京都市中京区井筒屋町）

テーマ：ライト・HMI（仮）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/am/amstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: amstudy@oitda.or.jp